jp10273507/pn

L3 ANSWER 1 OF 1 JAPIO (C) 2003 JPO on STN

ACCESSION NUMBER:

1998-273507 JAPIO

TITLE:

PROPYLENE POLYMER

INVENTOR:

TAYANO TAKAO; UCHINO HIDEFUMI; IOKU ATAU; KUWABARA

19970328

AKIRA

PATENT ASSIGNEE(S):

MITSUBISHI CHEM CORP

PATENT INFORMATION:

PATENT NO KIND DATE ERA MAIN IPC

JP 10273507 A 19981013 Heisei C08F110-06

APPLICATION INFORMATION

STN FORMAT: JP 1997-77250
ORIGINAL: JP09077250

PRIORITY APPLN. INFO.:

JP09077250 Heisei JP 1997-77250 19970328

SOURCE:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined

Applications, Vol. 1998

INT. PATENT CLASSIF .:

MAIN: C08F110-06 ADDITIONAL: C08F004-642

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a propylene polymer having a specific positional irregularity based on specific amounts of the 2,1- and 1,3-insertions which is excellent in rigidity, thermal resistance, moldability, chemical resistance, gloss, transparency and impact resistance.

SOLUTION: Provided is a propylene polymer satisfying the following requirements: (A) 97% or more in terms of the isotactic triad proportion of head to tail propylene chain units as measured by <SP>13</SP>C-NMR, (B) 0.5 to 2.0% in terms of the proportion of positionally irregular units derived from 2,1-insertion of propylene monomer and 0.06 to 0.4% in terms of the proportion of positionally irregular units derived from 1,3-insertion of propylene monomer, as measured by <SP>13</SP>C-NMR, and (C) 10,000 to 1,000,000 in terms of the weight average molecular weight Mw as measured by gel permeation chromatography(GPC).

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-273507

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

C08F 110/06 // C08F 4/642 C 0 8 F 110/06 4/642

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

特願平9-77250

(71)出願人 000005968

(22)出願日

平成9年(1997)3月28日

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 田谷野 孝 夫

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株

式会社四日市総合研究所内

三菱化学株式会社

(72) 発明者 内 野 英 史

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株

式会社四日市総合研究所内

(72) 発明者 井 奥 与

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株

式会社四日市総合研究所内

(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プロピレン重合体

(57)【要約】

【課題】 剛性、耐熱性、成形性、耐薬品性、光沢、透明性及び耐衝撃性が高い、特定量の2.1-及び1,3-挿入に基づく位置不規則性を有するプロピレン重合体の提供。

【解決手段】 下記条件(A)、(B)及び(C)を充足することを特徴とする、プロピレン重合体。

- (A) 頭 尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、¹³ C-NMRで測定したアイソタクチックトリアッド分率が 9 7 %以上であること
- (B) 13 C-NMRで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2、1-挿入に基づく位置不規則性単位の割合が0. $5\sim2$. 0%であり、かつプロピレンモノマーの1, 3-挿入に基づく位置不規則性単位の割合が0. $06\sim0$. 4%の範囲であること
- (C) GPCで測定した重量平均分子量Mwが10,000~1,000,000範囲にあること

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記の条件(A)、(B)および(C)を 充足することを特徴とする、プロピレン重合体。

(A) 頭ー尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13 C-NMRで測定したアイソタクチックトリアッド分率が97%以上であること、(B) 13 C-NMRで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2、1 一挿入に基づく位置不規則単位の割合が0.5~2.0%であり、かつプロピレンモノマーの1、3一挿入に基づく位置不規則単位の割合が0.06~0.4%の範囲 10であること、(C) ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で測定した重量平均分子量Mwが10.000~1、000,000の範囲にあること。【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アイソタクチックトリアッド分率が極めて高く、特定量の2、1-挿入に基づく位置不規則単位と1、3-挿入に基づく位置不規則単位を有する新規なプロピレン重合体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】プロピレン重合体は、剛性、耐熱性、成形性、透明性、耐薬品性に優れるという特徴が着目されて、各種工業用材料、各種容器、日用品、フィルムおよび繊維などの種々の用途で広く使用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のプロピレン重合体は、用途によっては透明性、耐衝撃強度などが必ずしも十分ではなかった。このため、剛性、耐熱性、成形性および耐薬品性に優れるばかりでなく、透明性、耐衝撃強度に優れたプロピレン重合体の出現が望まれている。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、アイソタクチックトリアッド分率が高く、特定量の2、1-挿入に基づく位置不規則単位を有する新規なプロピレン重合体を提供することを目的とするものであって、下記の条件(A)、(B) および

(C) の特徴を有するプロピレン重合体が剛性、耐熱性、成形性、光沢に優れるにもかかわらず、高い透明性や耐衝撃強度を有するという知見に基づくものである。

【0005】したがって、本発明によるプロピレン重合体は、下記の条件(A)、(B) および(C) を充足すること、を特徴とするものである。

(A) 頭ー尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、18 C-NMRで測定したアイソタクチックトリアッド分率が97%以上であること、(B) 18C-NMRで測定し た、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2、1 ー挿入に基づく位置不規則単位の割合が0.5~2.0%であり、かつプロピレンモノマーの1.3ー挿入に基づく位置不規則単位の割合が0.06~0.4%の範囲であること、(C)ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で測定した重量平均分子量Mwが10、000~1、000、000の範囲にあること。【0006】

【発明の実施の形態】

くプロピレン重合体>本発明によるプロピレン重合体は、先ず、頭ー尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13C-NMRで測定したアイソタクチックトリアッド分率(即ち、ポリマー鎖中の任意のプロピレン単位3連鎖のうち、各プロピレン単位が頭ー尾で結合し、かつプロピレン単位中のメチル分岐の方向が同一であるプロピレン単位3連鎖の割合)が97%以上、好ましくは98%以上、のものである。なお、アイソタクチックトリアッド分率を以下、mm分率と記載する。

【0007】ここで、¹³C-NMRスペクトルの測定方 20 法は、下記の通りである。 ¹³C-NMRスペクトルは、 10mmφNMR用サンプル管の中で、350~500 mgの試料をοージクロロベンゼン約2.0mlにロック溶媒である重水素化ベンゼン約0.5mlを加えた溶媒中で完全に溶解させた後、130℃でプロトン完全デカップリング法で測定した。測定条件は、フリップアングル65°、パルス間隔5T」以上(T」は、メチル基のスピン格子緩和時間のうち最長の値)を選択した。プロピレン重合体においてメチレン基及びメチン基のT」はメチル基より短いので、この測定条件では全ての炭素 30 の磁化の回復は99%以上である。

【0008】ケミカルシフトは頭-尾結合しメチル分岐の方向が同一であるプロピレン単位5連鎖の第3単位目のメチル基を21.8ppmとして設定し、他の炭素ピークのケミカルシフトはこれを基準とした。この基準では、PPP[mm]で示されるプロピレン単位3連鎖中の第2単位目のメチル基に基づくピークは21.3~22.2ppmの範囲に、PPP[mr]で示されるプロピレン単位3連鎖中の第2単位目のメチル基に基づくピークは20.5~21.3ppmの範囲に、PPP[rr]で示されるプロピレン単位3連鎖中の第2単位目のメチル基に基づくピークは19.7~20.5ppmの範囲に現れる。

【0009】ここで、PPP [mm]、PPP [mr] およびPPP [rr] はそれぞれ下記のように示される。

[0010]

【化1】

さらに、本発明のプロピレン重合体は、プロピレンの 2、1-挿入および1、3-挿入に基づく位置不規則単 位を含む下記の部分構造(I)および(II)を特定量含* 構造(I)

構造 (II)

この様な部分構造は、プロピレン重合体の重合時に発生する位置不規則性が原因と考えられている。プロピレンモノマーは、通常、メチレン側が触媒と結合する1.2ー挿入であるが、稀に2.1ー挿入あるいは1.3ー挿入することがある。2.1ー挿入で重合されたモノマーは、ポリマー鎖中において前記の部分構造(I)で表される位置不規則単位を形成する。また、1.3ー挿入で重合されたモノマーはポリマー鎖中において前記の部分

構造(11)で表される位置不規則単位を形成する。

【0012】本発明に係るプロピレン重合体の全ポリマー連鎖中のmm分率は次の式で表される。ところで、部分構造(II)では1、3-挿入の結果、メチル基が1個相当分消失している。

[0013]

【数1】

この式において、ΣΙΟΗ εは全メチル基(19~22 ppm)の面積を示す。また、A①、A②、A③、A ④、A⑤、A⑥、A⑦、A⑧およびA⑨は、それぞれ、 42. 3ppm、35. 9ppm、38. 6ppm、3 10 ンの割合は下記の式で計算した。 0. 6 ppm, 36. 0 ppm, 31. 5 ppm, 3 1. Oppm、37. 2ppm、27. 4ppmの面積 であり、部分構造(I)、(II)中で示した炭素の存在*

* 量比を示す。

【0014】また、全プロピレン挿入に対する2、1-挿入したプロピレンの割合、1,3-挿入したプロピレ

[0015]

【数2】

のホモポリマーである。しかし、プロピレン挿入態様に 関する条件(A)および(B)が充足されるかぎり、少 量のプロピレン以外のα・オレフィン (エチレンを包含 する)、たとえばプロピレンに対して6.0モル%まで の量のα-オレフィンとの共重合体であってもよい。 【0016】<プロピレン重合体の製造>本発明による プロピレン重合体を製造する方法は、上記の物性を満足 するプロピレン単独重合体を与えるものであれば、特に 30 限定はされない。その中でも、本発明の重合体を製造す るのに好適な触媒系は、メタロセン触媒であり、たとえ ば、下記に示すような成分①:後述する遷移金属化合物 から選ばれる少なくとも1種のメタロセン化合物と、成 分②: [②-1] アルミニウムオキシ化合物、 [②-2] ルイス酸、[②-3] 成分①と反応して成分①をカ チオンに変換することが可能なイオン性化合物、あるい は [②-4] イオン交換性層状珪酸塩からなる群より選 ばれた少なくとも1種の化合物と、必要に応じて成分 ③:有機アルミニウム化合物からなる触媒である。本発 40 明による重合体は、好ましくは前記触媒の存在下にプロ ピレンを重合させることによって得られる。 成分O

本発明によるプロピレン重合体は、実質的にプロピレン

本発明によるプロピレン重合体を製造するのに好ましい オレフィン重合触媒を形成する成分①:遷移金属化合物 は、下記一般式(1)で表される遷移金属化合物であ る。

[0017] 【化3】

[ここで、Qは2つの共役五員環配位子を架橋する結合 性基を示し、Mはチタン、ジルコニウム、ハフニウムか ら選ばれる金属原子を示し、そして、XおよびYはMと 結合した水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、アルコ キシ基、アミノ基、窒素含有炭化水素基、リン含有炭化 水素基またはケイ素含有炭化水素基を示し、そして、R 1はそれぞれ炭素数1~20の炭化水素基、炭素数が1 ~20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有炭化水素 基、窒素含有炭化水素基、酸素含有炭化水素基、ホウ素 含有炭化水素基、リン含有炭化水素基を示し、さらに、 R²はそれぞれ炭素数が6~16のアリール基を示 す。]

Qは、2つの共役五員環配位子を架橋する2価の結合性 基を表し、たとえば、(イ) 炭素数1~20、好ましく は1~12、の2価の炭化水素基、(ロ)シリレン基な いしオリゴシリレン基、(ハ)炭素数1~20、好まし くは1~12、の炭化水素基を置換基として有するシリ レンあるいはオリゴシリレン基、 (ニ) ゲルミレン基、 または(ホ)炭素数1~20の炭化水素基を置換基とし 50 て有するゲルミレン基、等が例示される。この中でも好

ましいものはアルキレン基、炭化水素基を置換基として 有するシリレン基である。

【0018】XおよびYは、それぞれ独立に、すなわち 同一でも異なってもよくて、(イ)水素、(ロ)ハロゲ ン、(ハ) 炭素数1~20、好ましくは1~12、の炭 化水素基、または、(ニ)酸素、窒素、あるいはケイ素 を含有する炭素数1~20、好ましくは1~12、の炭 化水素基を示す。このうちで好ましいものは、水素、塩 素、メチル、イソブチル、フェニル、ジメチルアミド、 ジエチルアミド基等を例示することができる。

【0019】R¹は、炭素数1~20の炭化水素基、炭 素数が1~20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有炭 化水素基、窒素含有炭化水素基、酸素含有炭化水素基、 ホウ素含有炭化水素基、リン含有炭化水素基を表し、具 体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、ヘキシル基、オクチル基、フェニル基、ナフチル 基、ブテニル基、ブタジエニル基等が例示される。ま た、炭化水素基以外に、ハロゲン、ケイ素、窒素、酸 素、ホウ素、リン等を含有する、メトキシ基、エトキシ 基、フェノキシ基、トリメチルシリル基、ジエチルアミ 20 ノ基、ジフェニルアミノ基、ピラゾリル基、インドリル 基、ジメチルフォスフィノ基、ジフェニルフォスフィノ 基、ジフェニルホウ素基、ジメトキシホウ素基、等を典 型的な例として例示できる。これらの内で、炭化水素基 であることが好ましく、特に、メチル、エチル、プロピ ル、ブチルであることが特に好ましい。

【0020】R²は、炭素数が6~16のアリール基を 示し、具体的にはフェニル、αーナフチル、βーナフチ ル、アントラセニル、フェナントリル、ピレニル、アセ ナフチル、フェナレニル、アセアントリレニルなどであ 30 る。また、これらのアリール基は、ハロゲン、炭素数1 ~20の炭化水素基、炭素数が1~20のハロゲン化炭 化水素基、窒素含有炭化水素基、酸素含有炭化水素基、 ホウ素含有炭化水素基、リン含有炭化水素基で置換され たものであっても良い。これらのうち、好ましいのは、 フェニル、ナフチルである。

【0021】Mは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム の中から選ばれる金属であり、好ましくはジルコニウム である。

【0022】上記遷移金属化合物の非限定的な例とし て、下記のものを挙げることができる。

- (1) メチレンピス (2-メチル-4-フェニルジヒド ロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
- (2) メチレンビス (2-エチル-4-フェニルジヒド ロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
- (3) メチレンビス (4-フェニルジヒドロアズレニ ル) ジルコニウムジクロリド
- (4) メチレンビス (4ーナフチルジヒドロアズレニ ル) ジルコニウムジクロリド
- (5) エチレンビス (2-メチルー4ーフェニルジヒド 50 ル) ジルコニウムジクロリドおよびジメチルシリレンビ

ロアズレニル)ジルコニウムジクロリド

- (6) エチレンビス (2-エチル-4-フェニルジヒド ロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
- (7) エチレンビス (4-フェニルジヒドロアズレニ ル) ジルコニウムジクロリド
- (8) エチレンビス (4ーナフチルジヒドロアズレニ ル)ジルコニウムジクロリド
- (9) イソプロピリデンビス (2-メチル-4-フェニ ルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
- (10) イソプロピリデンビス (2-エチル-4-フェニ 10 ルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (11) イソプロピリデンビス (4-フェニルジヒドロア ズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (12) イソプロピリデンビス (4ーナフチルジヒドロア ズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (13) ジメチルシリレンビス (2-メチル-4-フェニ ルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (14) ジメチルシリレンビス (2-エチル-4-フェニ ルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (15) ジメチルシリレンビス (4-フェニルジヒドロア ズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (16) ジメチルシリレンビス (4-ナフチルジヒドロア ズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (17) フェニルメチルシリレンビス (2-メチル-4-フェニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (18) フェニルメチルシリレンビス (2-エチル-4-フェニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (19) フェニルメチルシリレンビス (4-フェニルジヒ ドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (20) フェニルメチルシリレンビス (4ーナフチルジヒ ドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (21) ジフェニルシリレンビス (2-メチル-4-フェ ニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (22) ジフェニルシリレンビス (2-エチルー4-フェ ニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (23) ジフェニルシリレンビス (4-フェニルジヒドロ アズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (24) ジフェニルシリレンビス (4-ナフチルジヒドロ アズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (25) ジメチルゲルミレンビス (2-メチル-4-フェ ニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (26) ジメチルゲルミレンビス (2-エチル-4-フェ ニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (27) ジメチルゲルミレンビス (4-フェニルジヒドロ アズレニル) ジルコニウムジクロリド
 - (28) ジメチルゲルミレンビス (4-ナフチルジヒドロ アズレニル) ジルコニウムジクロリド 等が例示される。これらの中では、特にジメチルシリレ

ンビス (2-メチルー4-フェニルジヒドロアズレニ

ス (2-エチル-4-フェニルジヒドロアズレニル) ジ ルコニウムジクロリドが好ましい。

【0023】尚、命名法は、前記一般式(1)に示す 2, 4-置換アズレン骨格を有する遷移金属化合物の錯 化前の化合物の構造に基づいて、有機化学生命化学命名 法(上)平山健三、平山和雄編(南江堂)により行っ た。また、上記に示すヒドロアズレン骨格を有する遷移 金属化合物は、1、4-ジヒドロアズレン、2、4-ジ ヒドロアズレン、3. 4-ジヒドロアズレン、3a. 4 ージヒドロアズレン、4,8aージヒドロアズレン骨格 10 を有する錯化前の化合物から得られる遷移金属化合物、 またはこれらの骨格を有する錯化前の化合物の混合物か ら得られる遷移金属化合物であるか、1,6-ジヒドロ アズレン、2,6-ジヒドロアズレン、3,6-ジヒド ロアズレン、3a、6-ジヒドロアズレン、6、8a-ジヒドロアズレン骨格を有する錯化前の化合物から得ら れる遷移金属化合物、またはこれらの骨格を有する錯化 前の化合物の混合物らか得られる遷移金属化合物である か、1、8-ジヒドロアズレン、2、8-ジヒドロアズ レン、3、8-ジヒドロアズレン、3 a、8-ジヒドロ 20 一般式 [II] および [III] の化合物は、アルモキサン アズレン、8,8 a - ジヒドロアズレン骨格を有する錯 化前の化合物から得られる遷移金属化合物、またはこれ らの骨格を有する錯化前の化合物の混合物から得られる 遷移金属化合物であることを意味する。

【0024】また、これらの化合物のクロリドの一方あ るいは両方が臭素、ヨウ素、水素、メチルフェニル、ベ ンジル、アルコキシ、ジメチルアミド、ジエチルアミド 等に代わった化合物も例示することができる。さらに、 上記のジルコニウムの代わりに、チタン、ハフニウム等 に代わった化合物も例示することができる。

【0025】成分②

成分②は、成分[②-1]:アルミニウムオキシ化合 物、成分 [②-2]:ルイス酸、成分 [②-3]:成分 ①と反応して成分①をカチオンに変換することが可能な イオン性化合物、あるいは成分[②-4]:イオン交換 性層状珪酸塩からなる群より選ばれた少なくとも1種の 化合物である。ここで、ルイス酸のあるものは、「成分 ①と反応して成分①をカチオンに変換することが可能な イオン性化合物」として捉えることもできる。従って 「ルイス酸」および「成分①と反応して成分②をカチオ 40 ンに変換することが可能なイオン性化合物」の両者に属 する化合物は、いずれか一方に属するものと解すること とする。

【0026】アルミニウムオキシ化合物(成分[②-1]) としては、具体的には下記の一般式[II]、[II I] または [IV] で表される化合物が好ましい。

[0027]

【化4】

$$R_{2}^{4}-AI \xrightarrow{\leftarrow} O-AI \xrightarrow{p} OAIR_{2}^{4} \qquad (II)$$

10

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ \hline & & & \\ & &$$

(ここで、pは0~40、好ましくは2~30、数であ り、R⁴は水素または炭化水素残基、好ましくは炭素数 1~10、特に好ましくは炭素数1~6、のもの、を示 す。また複数あるR⁴は各々、同一でも異なってもよ い。)

とも呼ばれる化合物であって、一種類のトリアルキルア ルミニウム、または二種類以上のトリアルキルアルミニ ウムと水との反応により得られる生成物である。具体的 には、(イ) 一種類のトリアルキルアルミニウムと水か ら得られるメチルアルモキサン、エチルアルモキサン、 プロピルアルモキサン、ブチルアルモキサン、イソブチ ルアルモキサン、(ロ)二種類のトリアルキルアルミニ ウムと水から得られるメチルエチルアルモキサン、メチ ルブチルアルモキサン、メチルイソブチルアルモキサン 等が例示される。これらの中で、特に好ましいのはメチ ルアルモキサンおよびメチルイソプチルアルモキサンで ある。

【0028】これらのアルモキサンは、各群内および各 群間で複数種併用することも可能であり、また、トリメ チルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソ ブチルアルミニウム、ジメチルアルミニウムクロリド等 の他のアルキルアルミニウム化合物と併用することも可 能である。

【0029】これらのアルモキサンは公知の様々な条件 下に調製することができる。具体的には以下の様な方法 を例示できる。

【0030】(イ)トリアルキルアルミニウムをトルエ ン、ベンゼン、エーテル等の適当な有機溶剤を用いて直 接水と反応させる方法、(ロ)トリアルキルアルミニウ ムと結晶水を有する塩水和物、例えば硫酸銅、硫酸アル ミニウムの水和物と反応させる方法、(ハ) トリアルキ ルアルミニウムとシリカゲル等に含浸させた水分とを反 応させる方法、(二)トリメチルアルミニウムとトリイ ソプチルアルミニウムを混合し、トルエン、ベンゼン、

50 エーテル等の適当な有機溶剤を用いて直接水と反応させ

る方法、(ホ)トリメチルアルミニウムとトリイソブチ ルアルミニウムを混合し、結晶水を有する塩水和物、例 えば硫酸銅、硫酸アルミニウムと水和物、と加熱反応さ せる方法、(へ)シリカゲル等に水分を含浸させ、トリ イソブチルアルミニウムで処理した後、トリメチルアル ミニウムで追加処理する方法、(ト)メチルアルモキサ ンおよびイソブチルアルモキサンを公知の方法で合成 し、これら二成分を所定量混合し、加熱反応させる方 法、(チ) ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素溶媒 に硫酸銅5水塩などの結晶水を有する塩を入れ、-40 10 ~40℃位の温度条件下トリメチルアルミニウムと反応 させる方法。この場合、使用される水の量は、トリメチ ルアルミニウムに対してモル比で通常0.5~1.5で ある。このようにして得られたメチルアルモキサンは、 線状または環状の有機アルミニウムの重合体である。

【0031】一般式[IV]で表される化合物は、一種類 のトリアルキルアルミニウム、または二種類以上のトリ アルキルアルミニウムと、

[0032]

【化5】

$R^5B \leftarrow OH)_2$

で表されるアルキルボロン酸(ここで、R⁵は炭素数1 ~10、好ましくは炭素数1~6、のものを示す)との 10:1~1:1 (モル比) の反応により得ることがで きる。具体的には、(イ)トリメチルアルミニウムとメ チルボロン酸の2:1の反応物、(ロ)トリイソブチル アルミニウムとメチルボロン酸の2:1反応物、(ハ) トリメチルアルミニウムとトリイソブチルアルミニウム ルアルミニウムとエチルボロン酸の2:1反応物、およ び(ホ)トリエチルアルミニウムとブチルボロン酸の 2:1反応物等が例示される。これらの一般式 [JV] の 化合物は、複数種用いることも可能であり、また一般式 [II] または [III] で表されるアルモキサンや、トリ メチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイ ソプチルアルミニウム、ジメチルアルミニウムクロリド 等の他のアルキルアルミニウム化合物と併用することも 可能である。

【0033】また、ルイス酸(成分[②-2])、特に 40 成分①をカチオンに変換可能なルイス酸、としては、種 々の有機ホウ素化合物、金属ハロゲン化合物、あるいは 固体酸等が例示される。具体的には、(イ)トリフェニ ルホウ素、トリス (3、5-ジフルオロフェニル) ホウ 素、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素等の有機 ホウ素化合物、(ロ)塩化アルミニウム、臭化アルミニ ウム、ヨウ化アルミニウム、塩化マグネシウム、臭化マ グネシウム、ヨウ化マグネシウム、塩化臭化マグネシウ ム、塩化ヨウ化マグネシウム、臭化ヨウ化マグネシウ

ハイドロオキシド、臭化マグネシウムハイドロオキシ ド、塩化マグネシウムアルコキシド、臭化マグネシウム アルコキシド等の金属ハロゲン化合物、および (ハ) シ リカ、アルミナ、アルミナ等の固体酸がある。

【0034】また、成分①と反応して成分①をカチオン に変換することが可能なイオン性化合物 (成分 [②-3]) としては、一般式 [V] で表されるものが好まし V.

$$(K)^{**}(Z)^{*-}(V)$$

ここで、Kはイオン性のカチオン成分であって、例えば カルボニウムカチオン、トロピリウムカチオン、アンモ ニウムカチオン、オキソニウムカチオン、スルホニウム カチオン、ホスフォニウムカチオン等が挙げられる。ま た、それ自身が還元されやすい金属の陽イオンや有機金 属の陽イオン等も挙げられる。これらのカチオンの具体 例としては、(イ) トリフェニルカルボニウム、ジフェ ニルカルボニウム、シクロヘプタトリエニウム、インデ ニウム、トリエチルアンモニウム、トリプロピルアンモ ニウム、トリプチルアンモニウム、N, N-ジメチルア 20 ニリニウム、ジプロピルアンモニウム、ジシクロヘキシ ルアンモニウム、トリフェルホスホニウム、トリメチル ホスホニウム、トリ (ジメチルフェニル) ホスホニウ ム、トリ (メチルフェニル) ホスホニウム、トリフェニ ルスルホニウム、トリフェニルオキソニウム、トリエチ ルオキソニウム、ピリリウム、および銀イオン、金イオ ン、白金イオン、銅イオン、パラジウムイオン、水銀イ オン、フェロセニウムイオン等がある。

【0035】上記の一般式[V]における2はイオン性 のアニオン成分であり、成分①が変換されたカチオン種 とメチルボロン酸の1:1:1-反応物、(二)トリメチ-30--に対して対アニオンとなる成分 (一般には非配位の)で あって、例えば、有機ホウ素化合物アニオン、有機アル ミニウム化合物アニオン、有機ガリウム化合物アニオ ン、有機リン化合物アニオン、有機ひ素化合物アニオ ン、有機アンチモン化合物アニオンなどが挙げられる。 具体的には、(イ)テトラフェニルホウ素、テトラキス (3, 4, 5-トリフルオロフェニル) ホウ素、テトラ キス(3,5-ジ(トリフルオロメチル)フェニル)ホ ウ素、テトラキス (3、5-ジ (t-ブチル) フェニ ル) ホウ素、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホ ウ素、(ロ) テトラフェニルアルミニウム、テトラキス (3, 4, 5-トリフルオロフェニル) アルミニウム テトラキス(3.5-ジ(トリフルオロメチル)フェニ ル) アルミニウム、テトラキス (3, 5-ジ (t-ブチ ル) フェニル) アルミニウム、テトラキス (ペンタフル オロフェニル) アルミニウム、(ハ) テトラフェニルガ リウム、テトラキス(3,4,5-トリフルオロフェニ ル)ガリウム、テトラキス(3, 5ージ(トリフルオロ メチル)フェニル)ガリウム、テトラキス(3.5-ジ (1-ブチル) フェニル) ガリウム、テトラキス (ペン ム、塩化マグネシウムハイドライド、塩化マグネシウム 50 タフルオロフェニル)ガリウム、(ニ)テトラフェニル

リン、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) リン、 (ホ) テトラフェニルヒ素、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ヒ素、(へ) テトラフェニルアンチモン、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) アンチモン、

(ト) デカボレート、ウンデカボレート、カルバドデカ レボレート、デカクロロデカボレート等がある。

【0036】本発明において、成分 [②-4] として用いられる(1) イオン交換性層状珪酸塩からなる群より選ばれた少なくとも一種の化合物とは、イオン結合等によって構成される面が互いに弱い結合力で平行に積み重 10なった結晶構造をとる珪酸塩化合物であり、含有するイオンが交換可能なものを言う。大部分のイオン交換性層状珪酸塩は、天然には主に粘土鉱物の主成分として産出するが、これら、イオン交換性層状珪酸塩は特に、天然産のものに限らず、人工合成物であってもよい。

【0037】イオン交換性層状珪酸塩の具体例としては、例えば、白水晴雄著「粘土鉱物学」朝倉書店(1995年)、等に記載される公知の層状珪酸塩であって、ディッカイト、ナクライト、カオリナイト、アノーキリナイト、メタハロイサイト、ハロイサイト等のカオリン族、クリソタイル、リザルダイト、アンチゴライト等の 蛇紋石族、モンモリロナイト、ザウコナイト、バイデライト、ノントロナイト、サポナイト、ヘクトライト、スチーブンサイト等のスメクタイト族、バーミキュライト族、雲母、イライト、セピオライト、海緑石等の雲母族、アタバルジャイト、セピオライト、海緑石等の雲母族、アタバルジャイト、ビピオライト、バリゴルスカイト、ベントナイト、バイロフィライト、タルク、緑泥石群が挙げられる。これらは混合層を形成していてもよい。

【0038】これらの中では、モンモリロナイト、ザウコナイト、バイデライト、ノントロナイト、サポナイト、ヘクトライト、スチーブンサイト、ベントナイト、テニオライト等のスメクタイト族、バーミキュライト族、雲母族が好ましい。

【0039】なお、成分〔②-4〕として、水銀圧入法を測定した半径が20オングストローム以上の細孔容積が0.1cc/g未満の化合物を用いた場合には、高い重合活性が得られがたい傾向があるので、0.1cc/g以上、特には0.3~5cc/gのものが好ましい。また成分〔②-4〕は特に処理を行うことなくそのまま 40用いることができるが、成分〔②-4〕に化学処理を施すことも好ましい。ここで化学処理とは、表面に付着している不純物を除去する表面処理と粘土の結晶構造に影響を与える処理のいずれをも用いることができる。

【0040】具体的には、酸処理、アルカリ処理、塩類処理、有機物処理等が挙げられる。酸処理は表面の不純物を取り除く他、結晶構造中のAI、Fe、Mg等の陽イオンを溶出させることによって表面積を増大させる。アルカリ処理では粘土の結晶構造が破壊され、粘土の構造の変化をもたらす。また塩類処理、有機物処理では、

イオン複合体、分子複合体、有機誘導体等を形成し、表面積や層間距離を変えることが出来る。イオン交換性を利用し、層間の交換性イオンを別の大きな嵩高いイオンと置換することにより、層間が拡大した状態の層状物質を得ることもできる。すなわち、嵩高いイオンが層状構造を支える支柱的な役割を担っており、ピラーと呼ばれる。また層状物質層間に別の物質を導入することをインターカレーションという。

【0041】インターカレーションするゲスト化合物と しては、TiCla、ZrClaの陽イオン性無機化合 物、Ti (OR) 4、Zr (OR) 4、PO (O R) a、B(OR) a [Rはアルキル、アリール等] 等 の金属アルコラート、 [Ali3O4 (OH) 24] ⁷⁺、 $[Zr_4 (OH)_{14}]^{2+}$, $[Fe_3O (OCOCH_3)]$ 6] [†]等の金属水酸化物イオン等が挙げられる。これら の化合物は、単一で用いても、また2種類以上共存させ て用いてもよい。また、これらの化合物をインターカレ ーションする際に、Si(OR)4、Al(OR)a、 Ge(OR)』等の金属アルコラート等を加水分解して 得た重合物、SiOュ等のコロイド状無機化合物等を共 存させることもできる。また、ピラーの例としては上記 水酸化物イオンを層間にインターカレーションした後に 加熱脱水することにより生成する酸化物等が挙げられ る。成分〔②-4〕はそのまま用いてもよいし、新たに 水を添加吸着させ、あるいは加熱脱水処理した後用いて もよい。また、単独で用いても、上記固体の2種以上を 混合して用いてもよい。

【0042】本発明においては、塩類で処理される前 の、イオン交換性層状珪酸塩の含有する交換可能な1族 金属の陽イオンの40%以上、好ましくは60%以上 を、下記に示す塩類より解離した陽イオンと、イオン交 換することが好ましい。このようなイオン交換を目的と した塩類処理で用いられる塩類は、2~14族原子から 成る群より選ばれた少なくとも一種の原子を含む陽イオ ンを含有する化合物であり、好ましくは、2~14族原 子から成る群より選ばれた少なくとも一種の原子を含む 陽イオンと、ハロゲン原子、無機酸および有機酸から成 る群より選ばれた少なくとも一種の陰イオンとから成る 化合物であり、更に好ましくは、2~14族原子から成 る群より選ばれた少なくとも一種の原子を含む陽イオン Ł. Cl. Br. I. F. PO₄, SO₄, NO₃, C O₃, C₂O₄, ClO₄, OOCCH₃, CH₂CO CHCOCH₂, OCl₂, O (NO₃)₂, O (Cl $O_4)_2$, $O(SO_4)$, OH, O_2CI_2 , OCls, OOCH, OOCCH2CH3, C2H4O4 to よびCsHsOzから成る群から選ばれる少なくとも一 種の陰イオンとから成る化合物である。具体的にはCa Cl₂, CaSO₄, CaC₂O₄, Ca (N O3) 2, Ca2 (C6H5O7) 2, MgCl2, M g B r 2, Mg S O 4, Mg (P O 4) 2, Mg (C 1

 O_4) 2, MgC_2O_4 , $Mg(NO_3)$ 2, Mg(OOCCH₃)₂, MgC₄H₄O₄, Sc (OOCCH 3) 2, Sc₂ (CO₃) 3, Sc₂ (C₂O₄) 3, $Sc(NO_3)_3$, $Sc_2(SO_4)_3$, ScF_3 , ScCla、ScBra、ScIa、Y (OOCCHa) z, Y (CH₃COCHCOCH₃) z, Y₂ (C O_3) 3, Y_2 (C_2O_4) 3, Y (NO_3) 3, Y (CIO_4) 3, YPO_4 , Y_2 (SO_4) 3, YFa, YCla, La (OOCCHa) a, La (CH 3COCHCOCH3) 3, La2 (CO3) 3, La (NO₃) 3, La (ClO₄) 3, La₂ (C 204) 3, LaPO4, La2 (SO4) 3, LaF з, LaCla, LaBra, LaIa, Sm (ООС CH₃) ₃, Sm (CH₃COCHCOCH₃) ₃, S m_2 (CO₃) 3, Sm (NO₃) 3, Sm (C1 O_4) 3, Sm_2 (C_2O_4) 3, Sm_2 (SO₄) ₃, SmF₃, SmCl₃, SmI₃, Yb (O OCCH₃) ₃, Yb (NO₃) ₃, Yb (ClO₄) $3 \cdot Yb (C_2O_4) 3 \cdot Yb_2 (SO_4) 3 \cdot YbF$ 3、YbCl3、Ti (OOCCH3) 4、Ti (CO 3) 2, Ti (NO₃) 4, Ti (SO₄) 2, TiF 4, TiCl4, TiBr4, Til4, Zr (OOC CH3) 4, Zr (CO3) 2, Zr (NO3) 4, Z r (SO₄)₂, ZrF₄, ZrCl₄, ZrBr₄, ZrI_4 , $ZrOCl_2$, $ZrO(NO_3)_2$, ZrO $(ClO_4)_2$, $ZrO(SO_4)$, Hf(OOCCH3) 4, Hf (CO₃) 2, Hf (NO₃) 4, Hf (SO₄)₂, HfOCl₂, HfF₄, HfCl₄, HfBr4、HfI4、V (CH2COCHCOC H₃) ₃, VOSO₄, VOCl₃, VCl₃, VCl 4. VBrs. Nb (CH3COCHCOCH3) 5. Nb_2 (CO₃) ₅, Nb (NO₃) ₅, Nb_2 (SO 4) 5, NbF5, NbCl5, NbBr5, Nb Is, Ta (OOCCH3) 5, Ta2 (CO3) 5, Ta (NO₃) ₆, Ta_2 (SO₄) ₅, TaF_5 , TaCls, TaBrs, Tals, Cr (CH2COC HCOCH₃) ₃, Cr (OOCCH₃) ₂OH, Cr (NO₃) 3, Cr (ClO₄) 3, CrPO₄, Cr 2 (SO₄) 3, CrO₂Cl₂, CrF₃, CrCl z, CrBrz, Crlz, MoOCl4, MoC la、MoCla、MoCla、MoFa、Mola、 WCl4, WCl6, WF6, WBr5, Mn (OOC CH₃)₂, Mn (CH₃COCHCOCH₃)₂, M nCO3, Mn (NO3) 2, MnO, Mn (Cl O4) 2, MnF2, MnCl2, MnBr2, MnI 2、Fe (OOCCH3) 2、Fe (CH3COCHC OCH3) 3, FeCO3, Fe (NO2) 2, Fe (ClO₄) 3, FePO₄, FeSO₄, Fe₂ (S O4) s, FeFs, FeCls, FeBrs, FeI 2、FeC₆H₅O₇、Co (OOCCH₂)₂、Co

(CH3COCHCOCH3) 3, CoCO3, Co $(NO_3)_2$, CoC_2O_4 , $Co(CIO_4)_2$, Co2 (PO4) 2, CoSO4, CoF2, CoC l 2, CoBr 2, CoI 2, Ni CO 3, Ni (NO 3) 2, NiC2O4, Ni (ClO4) 2, NiSO 4. NiCl2. NiBr2. Pb (OOCC H₃)₂, Pb (NO₃)₂, PbSO₄, PbC l₂, PbBr₂, CuCl₂, CuBr₂, Cu (N O₃) ₂, CuC₂O₄, Cu (ClO₄) ₂, CuS O₄, C_u (OOCCH₂)₂, Z_n (OOCCH₂) $_{2}$, $_{2}$ n (CH $_{3}$ COCHCOCH $_{3}$) $_{2}$, $_{2}$ n C O₃, Z_n (NO₃)₂, Z_n (ClO₄)₂, Z_{n₃} $(PO_4)_2$, $ZnSO_4$, ZnF_2 , $ZnCl_2$, ZnBr₂, ZnI₂, Cd (OOCCH₃)₂, Cd (CH₃COCHCOCH₃)₂, Cd (OCOCH₂ CH₃)₂, Cd (NO₃)₂, Cd (ClO₄)₂, CdSO₄, CdF₂, CdCl₂, CdBr₂, Cd la, AlFa, AlCla, AlBra, Alla, Al₂ (SO₄)₃, Al₂ (C₂O₄)₃, Al (C HaCOCHCOCHa) a, Al (NOa) a, Al PO4, GeCl4, GeBr4, Gel4, Sn (O OCCH₃)₄, Sn (SO₄)₂, SnF₄, SnC la, SnBra, SnIa, Pb (OOCC Ha) 4. PbCOs. PbHPO4. Pb (Cl O₄)₂、PbF₂、PbI₂等が挙げられる。酸処理 は表面の不純物を取り除くほか、結晶構造のAl、F e、Mg、等の陽イオンの一部または全部を溶出させる ことができる。

【0043】酸処理で用いられる酸は、好ましくは塩 30 酸、硫酸、硝酸、リン酸、酢酸、シュウ酸から選択され る。処理に用いる塩類および酸は、2種以上であっても よい。塩類処理と酸処理を組み合わせる場合において は、塩類処理を行った後、酸処理を行う方法、酸処理を 行った後、塩類処理を行う方法、および塩類処理と酸処 理を同時に行う方法がある。

【0044】塩類および酸による処理条件は、特には制限されないが、通常、塩類および酸濃度は、0.1~30重量%、処理温度は室温~沸点、処理時間は、5分~24時間の条件を選択して、イオン交換性層状珪酸塩から成る群より選ばれた少なくとも一種の化合物を構成している物質の少なくとも一部を溶出する条件で行うことが好ましい。また、塩類および酸は、一般的には水溶液で用いられる。

【0045】本発明では、好ましくは上記塩類処理および/または酸処理を行うが、処理前、処理間、処理後に粉砕や造粒等で形状制御を行ってもよい。また、アルカリ処理や有機物処理などの化学処理を併用してもよい。【0046】これらイオン交換性層状珪酸塩には、通常吸着水および層間水が含まれる。本発明においては、これらの吸着水および層間水を除去して成分〔②-4〕と

して使用するのが好ましい。

【0047】ここで吸着水とは、イオン交換性層状珪酸塩化合物粒子の表面あるいは結晶破面に吸着された水で、層間水は結晶の層間に存在する水である。本発明では、加熱処理によりこれらの吸着水および/または層間水を除去して使用することができる。

【0048】イオン交換性層状珪酸塩の吸着水および層 間水の加熱処理方法は特に制限されないが、加熱脱水、 気体流通下の加熱脱水、減圧下の加熱脱水および有機溶 媒との共沸脱水等の方法が用いられる。加熱の際の温度 10 は、イオン交換性層状珪酸塩および層間イオンの種類に よるために一概に規定できないが層間水が残存しないよ うに、100℃以上、好ましくは150℃以上である が、構造破壊を生じるような高温条件(加熱時間にもよ るが例えば800℃以上) は好ましくない。また、空気 流通下での加熱等の架橋構造を形成させるような加熱脱 水方法は、触媒の重合活性が低下し、好ましくない。加 熱時間は0.5時間以上、好ましくは1時間以上であ る。その際、除去した後の成分〔②-4〕の水分含有率 が、温度200℃、圧力1mmHgの条件下で2時間脱 20 水した場合の水分含有率を0重量%とした時、3重量% 以下、好ましくは1重量%以下、であることが好まし

【0049】以上のように、本発明において、成分 [② -4] として、特に好ましいものは、塩類処理および/または酸処理を行って得られた、水分含有率が3重量%以下の、イオン交換性層状珪酸塩である。

【0050】また成分〔20-4〕は、平均粒径が 5μ m以上の球状粒子を用いるのが好ましい。より好ましくは、平均粒径が 10μ m以上の球状粒子を用いる。更に 30好ましくは平均粒径が 10μ m以上 100μ m以下の球状粒子を用いる。ここでいう平均粒径は、粒子の光学顕微鏡写真(倍率100倍)を画像処理して算出した数平均の粒径で表す。また成分〔20-4〕は、粒子の形状が球状であれば天然物あるいは市販品をそのまま使用してもよいし、造粒、分粒、分別等により粒子の形状および粒径を制御したものを用いてもよい。

【0051】ここで用いられる造粒法は例えば攪拌造粒法、噴霧造粒法、転動造粒法、プリケッティング、コンパクティング、押出造粒法、流動層造粒法、乳化造粒 40法、液中造粒法、圧縮成型造粒法等が挙げられるが、成分〔②-4〕を造粒することが可能な方法であれば特に限定されない。造粒法として好ましくは、攪拌造粒法、噴霧造粒法、転動造粒法、流動層造粒法が挙げられ、特に好ましくは攪拌造粒法、噴霧造粒法が挙げられる。尚、噴霧造粒を行う場合、原料スラリーの分散媒として水あるいはメタノール、エタノール、クロロホルム、塩化メチレン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、トルエン、キシレン等の有機溶媒を用いる。好ましくは水を分散媒として用いる。球状粒子が得られる噴霧造粒の原料 50

18 4〕の濃度は0 1~70%

スラリー液の成分 (20-4] の濃度は $0.1\sim70\%$ 、好ましくは $1\sim50\%$ 、特に好ましくは $5\sim30\%$ である。球状粒子が得られる噴霧造粒の熱風の入り口温度は、分散媒により異なるが、水を例にとると $80\sim260\%$ 、好ましくは $100\sim220\%$ で行う。

【0052】また造粒の際に有機物、無機溶媒、無機 塩、各種バインダーを用いてもよい。用いられるバイン ダーとしては例えば砂糖、デキストローズ、コーンシロ ップ、ゼラチン、グルー、カルボキシメチルセルロース 類、ポリビニルアルコール、水ガラス、塩化マグネシウ ム、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、硫酸マグネ シウム、アルコール類、グリコール、澱粉、カゼイン、 ラテックス、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオ キサイド、タール、ピッチ、アルミナゾル、シリカゲ ル、アラビアゴム、アルギン酸ソーダ等が挙げられる。 【0053】上記のようにして得られた球状粒子は、重 合工程での破砕や微粉の生成を抑制するためには 0.2 MPa以上、特に好ましくは0.5MPa以上の圧縮破 壊強度を有することが望ましい。このような粒子強度の 場合には、特に予備重合を行う場合に、粒子性状改良効 果が有効に発揮される。

【0054】本発明に用いることのできる成分②は、上記の内容のものである。これらは、成分②として単独で用いることもできるし、成分【②-1】のアルミニウムオキシ化合物と成分【②-2】のルイス酸、成分【②-3】の成分①と反応して成分①をカチオンに変換することが可能なイオン性化合物との併用や、成分【②-3】の成分①と反応して成分①をカチオンに変換することが可能なイオン性化合物と成分【②-4】のイオン交換性層状珪酸塩からなる群より選ばれた少なくとも一種の化合物との併用など任意の組合せも可能である。

成分③

本発明での好ましい重合触媒において、必要に応じて成分②として用いられる有機アルミニウム化合物の例は、 一般式

AlR . Pa-a

(式中、Rは炭素数1から20の炭化水素基、Pは水素、ハロゲン、アルコキシ基、aは0 < a ≤ 3の数)で示されるトリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウムまたはジエチルアルミニウムモノクロライド、ジエチルアルミニウムモノメトキシド等のハロゲンもしくはアルコキシ含有アルキルアルミニウムである。またこの他、メチルアルミノキサン等のアルミノキサン類等も使用できる。これらのうち特にトリアルキルアルミニウムが好ましい。

【0055】<触媒の調製/使用>成分①、成分②および必要に応じて成分③を接触させて触媒とする。その接触方法は特に限定されないが、以下のような順序で接触させることができる。また、この接触は触媒調製時だけ

でなく、オレフィンによる予備重合時、またはオレフィンの重合時に行ってもよい。

- 1) 成分①と成分②を接触させる
- 2) 成分①と成分②を接触させた後に成分③を添加する
- 3) 成分①と成分③を接触させた後に成分②を添加する
- 4) 成分②と成分③を接触させた後に成分①を添加する

そのほか、三成分を同時に接触させてもよい。

【0056】この触媒各成分の接触に際し、または接触の後にポリエチレン、ポリプロピレン等の重合体、シリカ、アルミナ等の無機酸化物の固体を共存させ、あるいは接触させてもよい。

【0057】接触は窒素等の不活性ガス中、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、トルエン、キシレン等の不活性炭化水素溶媒中で行ってもよい。接触温度は、-20℃~溶媒の沸点の間で行い、特に室温から溶媒の沸点の間で行うのが好ましい。

【0058】本発明で使用する成分①、成分②の使用量 20 は任意であるが、一般的に成分②として何を選択するのかで好ましい使用量の範囲が異なる。

【0059】成分②として成分 [②-1] を使用する場合、成分 [②-1] 中のアルミニウム原子と成分①中の遷移金属の原子比 (A1/Me) で $1\sim10000$ 、好ましくは $10\sim1000$ 、さらに好ましくは $50\sim5000$ の範囲である。

【0060】成分②として成分 [②-2]、成分 [②-3]を使用する場合、成分②中の遷移金属と成分 [②-2]、成分 [②-3]のモル比で0.1~1000、好ましくは0.5~100、特に好ましくは1~50の範囲で使用される。必要に応じて成分③を使用する場合のその使用量は、対成分①に対するモル比で 10^5 以下、さらに 10^4 以下、特に 10^2 以下、の範囲が好ましい。

【0061】成分②として成分 [②-4] を使用する場合、成分 [②-4] 1gあたり成分①0.001~10 mmol、好ましくは0.001~5 mmolであり、成分③が0.01~10000mmol、好ましくは0.1~100mmolである。また、成分①中の遷移 40 金属と成分③中のアルミニウム原子比が1:0.01~100000である。

【0062】このようにして得られた触媒は、調製後に不活性溶媒、特に炭化水素、例えばヘキサン、ヘプタンなどで洗浄せずに用いてもよく、また該溶媒を使用して洗浄した後に用いてもよい。

【0063】また、必要に応じて新たに前記成分③を組 で乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた粗生成物み合わせて用いてもよい。この際に用いられる成分③の シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサンージ量は、成分①中の遷移金属に対する成分③中のアルミニ 50 ロロメタン5:1)で精製するとジメチルビス [1-

ウムの原子比で1:0~10000になるように選ばれる。

【0064】重合の前に、エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ブテン、ビニルシクロアルカン、スチレン等のオレフィンを予備的に重合させ、必要に応じて洗浄したものを触媒として用いることもできる。

【0065】この予備的な重合は、不活性溶媒中で穏和 10 な条件で行うことが好ましく、固体触媒1gあたり、 0.01~1000g、好ましくは0.1~100g、 の重合体が生成するように行うことが望ましい。

【0067】また、重合系内に分子量調節剤として水素を存在させてもよい。更に、重合温度、分子量調節剤の 濃度等を変えて多段階で重合させてもよい。

[0068]

<実施例1>

【実施例】下記の実施例は、本発明をさらに具体的に説明するためのものである。本発明はその要旨を逸脱しないかぎりこれら実施例によって制約を受けるものではない。

【0069】なお、以下の触媒合成工程および重合工程は、すべて精製窒素雰囲気下で行った。また溶媒は、モレキュラーシープMS-4Aで脱水したものを用いた。 【0070】GPCによる重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnは以下の方法により決定した。ウォーターズ製GPC150C型の装置と昭和電工製AD80M/Sのカラムを3本使用し、溶媒にオルトジクロロベンゼンを用い、測定温度140℃で行った。

[ジメチルシリレンビス (2-メチル-4-フェニルジヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリド] の合成特開昭62-207232号公報に記載された方法に従って合成した。すなわち、2-メチルアズレン2.22gをヘキサン30mlに溶かし、フェニルリチウムのシクロヘキサン-ジエチルエーテル溶液15.6ml

(1.0等量)を0℃で少しずつ加えた。この溶液を室温で1時間攪拌した後、-78℃に冷却しテトラヒドロフラン30mlを加えた。この溶液にジメチルジクロロシラン0.95mlを加え、室温まで昇温し、さらに50℃で1.5時間加熱した。この後、塩化アンモニウム水溶液を加え、分液した後、有機相を硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサンージクロスメタン5:1)で特別するとジメチルビス「1-

(2 - メチル-4 - フェニルー1, 4 - ジヒドロアズレニル)]シラン1.48gが得られた。

【0071】上記で得られたジメチルビス [1-(2-メチルー4ーフェニルー1、4ージヒドロアズレニ ル)] シラン768gをジエチルエーテル15mlに溶 かし、-78℃でノルマルブチルリチウムのヘキサン溶 液1. 98ml (1. 64mol/L) を滴下し、徐々 に昇温して室温で12時間攪拌した。減圧下溶媒除去し た後、得られた固体をヘキサンで洗浄し減圧乾固した。 これにトルエン・ジエチルエーテル (40:1) 20m 10 1 を加え、-60℃で四塩化ジルコニウム325mgを 加え、徐々に昇温して室温で15分間撹拌した。得られ た溶液を減圧下濃縮し、ヘキサンを加えて再沈殿させる とジメチルシリレンビス (2-メチル-4-フェニルジ ヒドロアズレニル) ジルコニウムジクロリドのジアステ レオマー混合物(下記のスペクトルデータを示すジアス テレオマーAおよびBの混合物) 150mgが得られ た。

【0072】 [精製法] ジメチルシリレンビス (2-メ チルー4-フェニルジヒドロアズレニル) ジルコニウム 20 [重合]内容積3リットルのオートクレーブ内をプロピ ジクロリドのジアステレオマー混合物 (ジアステレオマ -AおよびB) 887mgを塩化メチレン30mlに溶 解し、100W高圧水銀ランプを有するパイレックスガ ラス製の反射器に導入した。この溶液を攪拌しながら常 圧下30分間光照射 (300nm~600nm) した 後、塩化メチレンを減圧下留去した。得られた黄色の固 体にトルエン7mlを加え撹拌した後静置すると、黄色 の固体が沈殿し上澄みを除いた。さらに同様の操作をト ルエン4ml、2ml、ヘキサン2mlで行った後、得 られた固形物を減圧下乾固すると、ジメチルシリレンビ ス(2-メチルー4-フェニルジヒドロアズレニル)ジ ルコニウムジクロリドの単一のジアステレオマー(下記 のスペクトルデータを示すジアステレオマーA) 437 mgが得られた。

¹ H NMR (300MHz, C₆D₆) δ0. 51 (s, 6H, Si (CH₃)₂), 1. 92 (s, 6 H、CH₂)、5.30(br d、2H)、5.75 -5. 95 (m, 6H), 6. 13 (s, 2H), 6. 68 (d, J = 14 Hz, 2H), 7. 05-7. 20 (m, 2H, arom), 7.56 (d, J=7Hz)4 H)

В

¹ H NMR (300MHz, C₆D₆) δ0. 44 (s, 3H, Si (CH₃)), 0.59 (s, 3H, Si (CH₃)), 1.84 (s, 6H, CH₃), 5. 38 (br d, 2H), 5. 75-6. 00 (m, 6H), 6. 13 (s, 2H), 6. 78 (d, J = 1.4 Hz, 2H), 7. 00-7. 20 (m, 2) H. a r o m, 7.56 (d. J=7Hz.4H)

【0073】[触媒の合成]

[粘土鉱物の化学処理] 塩化マグネシウム1. 25 kg を溶解させた脱塩水6.3リットル中に市販のモンモリ ロナイト (クニミネ工業製、クニピアF) 1 kgを分散 させ、80℃で1時間攪拌した。この固体を水洗した 後、8%の塩酸水溶液7リットル中に分散させ、90℃ で2時間攪拌し、脱塩水で洗浄した。このモンモリロナ イトの水スラリー液を固形分濃度15%に調整し、スプ レードライヤーにより噴霧造粒を行って、球状粒子を得 た。その後、この粒子を200℃で2時間減圧乾燥させ

[触媒成分の調製] 内容積0.5リットルの攪拌翼のつ いたガラス製反応器で、上記で得たジメチルシリレンビ ス (2-メチル-4-フェニルジヒドロアズレニル) ジ ルコニウムジクロリドO. 015mmolとトリイソブ チルアルミニウムのトルエン溶液 O. 3mmolを混合 し、ここに、化学処理粘土1.0gを添加し、室温で5 分攪拌混合して固体触媒成分のトルエンスラリーを得

レンで十分置換した後に、十分に脱水した液化プロピレ ン750gを導入した。これに、トリイソブチルアルミ ニウム・ノルマルヘプタン溶液2.76ml(2.02 mmol)を加え、70℃に昇温した。その後、上記固 体触媒成分を50mgをアルゴンで圧入して重合を開始 させ75℃で2時間反応させた。その後、エタノール1 0 m l を圧入して反応を停止し、残ガスをパージしたと ころ145gのポリマーが得られた。

【0074】このポリマーの分析値は、アイソタクチッ クトリアッド分率が99.8%、2,1-挿入に基づく 位置不規則単位の割合が1.18%、1,3-挿入に基 づく位置不規則単位の割合が 0.08%、GPCによる 重量平均分子量が290,500であった。

【0075】<実施例2>

[メチルイソプチルアルモキサンの製造] 充分に窒素置 換した攪拌機および還流コンデンサー付の1000ミリ リットルフラスコに、脱水及び脱酸素したトルエン10 0ミリリットルを導入した。次いで、2本の滴下ロート の一方に、トリメチルアルミニウム0.72g(10ミ リモル)、トリイソプチルアルミニウム1.96g(1 0ミリモル)をトルエン50ミリリットルに希釈し、他 の一方に飽和水含有のトルエンを導入し、30℃の条件 下で混合アルミニウム溶液及び飽和水含有トルエンをA lおよびH2Oを等モルずつ3時間かけてフィードし た。フィード終了後、50℃に昇温し2時間反応させ た。反応終了後、溶媒を減圧蒸留して1.9gの白色固 体のメチルイソプチルアルモキサンを得た。得られた白 色固体をトルエンに希釈し、27A1-NMRの測定の結 果、ケミカルシフト174ppm、半値幅5844Hz 50 のスペクトルを示した。

【0076】 [重合] 内容積 3 リットルの撹拌式オートクレーブ内をプロピレンで充分に置換した後、充分に脱水および脱酸素したヘプタンを 1 . 5 リットル導入し、内温を 75 ℃に維持した。次いで、あらかじめトルエンに希釈したメチルイソブチルアルモキサン 200 mgを添加し、さらに、トルエンに希釈したジメチルシリレンビス(2 ーメチルー4 ーフェニルジヒドロアズレニル)ジルコニウムジクロリド 0 . 4 mg を加えた。その後、75 ℃に昇温し。プロピレンを 5 kg/c m^2 · G まで*

*昇圧し、重合を開始させ、3時間その温度を維持した。 反応終了後、残ガスをパージして得られたポリマースラリーから濾過によって溶媒を分離し、ポリマーを乾燥した。その結果、96gのポリマーが得られた。このポリマーを分析したところ、アイソタクチックトリアッド分率が99.8%、2、1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が1.16%、1.3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が0.14%、GPCによる重量平均分子量が176.100であった。

フロントページの続き

(72) 発明者 桑 原 明

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株式会社四日市総合研究所内